

MNC 2010 技術セミナー

「グラフェン」



日程：2010.11.9（火）13:30-16:50

場所：リーガロイヤルホテル小倉

MNC 2010 参加者無料
セミナーのみ 3,000 円
講演言語：日本語

MNC 国際会議では、新しいエレクトロニクス材料として期待されるグラフェン材料に早くから注目しており、一昨年度も Manchester 大学の Andre Geim 教授（2010 年度ノーベル物理学賞受賞者）を招待講演にお呼びするなど、関連するプログラムを充実させてきました。本セミナーは、グラフェンの研究に興味ある、もしくは、これから始めてみようという学生から若手研究者を対象とし、基礎から実際まで 4 人の講師に講義していただきます。また、

オーガナイザー：

MNC 2010 実行委員：藤田 淳一（筑波大学）、秋田 成司（大阪府立大）

本セミナーは、グラフェンの研究に興味ある、もしくは、これから始めてみようという学生から若手研究者を対象とし、基礎から実際まで 4 人の講師に講義していただきます。また、皆様の理解がより一層進むよう通常の講演に比べ、講義と質疑応答の時間を長く取っております。皆様のご聴講をお待ちしております。

PROGRAM

- | | |
|-------------|--|
| 13:30-13:35 | 挨拶
秋田 成司（MNC 2010 実行委員 大阪府立大） |
| 13:35-14:20 | 理論計算からの興味 何が期待されるか
若林 克法（NIMS） |
| 14:20-15:05 | グラフェンデバイス 実験技術の観点から
長汐 晃輔（東京大） |
| 15:05-15:20 | Coffee Break |
| 15:20-16:05 | SiC グラフェンのデバイス応用と微細加工
吹留 博一（東北大） |
| 16:05-16:50 | 物性、評価技術
永瀬 雅夫（徳島大） |
| 17:00-19:00 | MNC 2010 Get Together Party(セミナー参加者無料) |

MNC 2010 事務局

電話：03-3420-1800

E-mail: secretariat@imnc.jp

MNC 2010 Web Site

<http://imnc.jp/>

